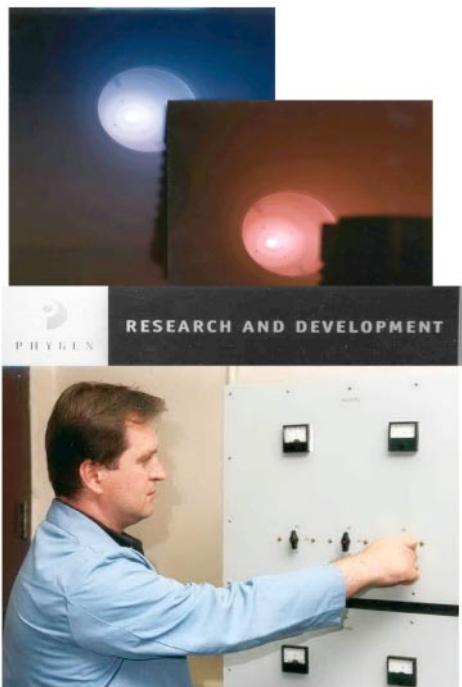


Технология использования ионов высоких энергий для внешних тонкопленочных покрытий в электронной, оптической и других отраслях промышленности



- Новейшая технология, процесс и аппаратура для нанесения пленок создаст коммерчески привлекательные покрытия и работоспособную промышленную систему
- Покрытия будут однотипными с адгезионными свойствами и уникальными проектируемыми характеристиками
- Продукт удовлетворит нужды потребителей в таких областях как аэрокосмическая, автомобильная, биомедицинская, а также в энергетике
- Предполагаемый экономический эффект составляет 25-50 млн. долларов США за счет увеличения производства

Срок внедрения внедрение началось



Minneapolis, MN



High Current Electronics Institute
Tomsk, Russia



Lawrence Berkeley National Laboratory
Berkeley, CA